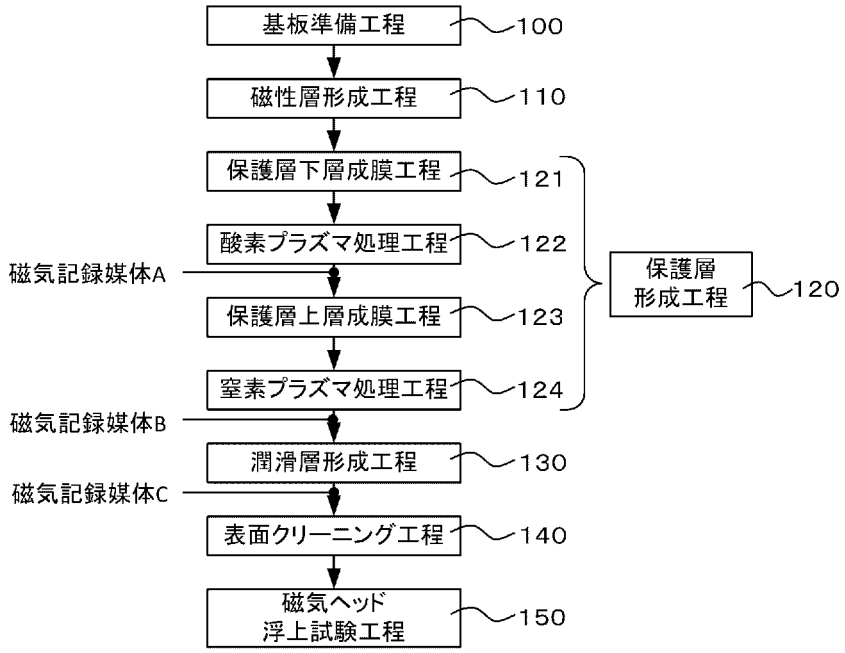
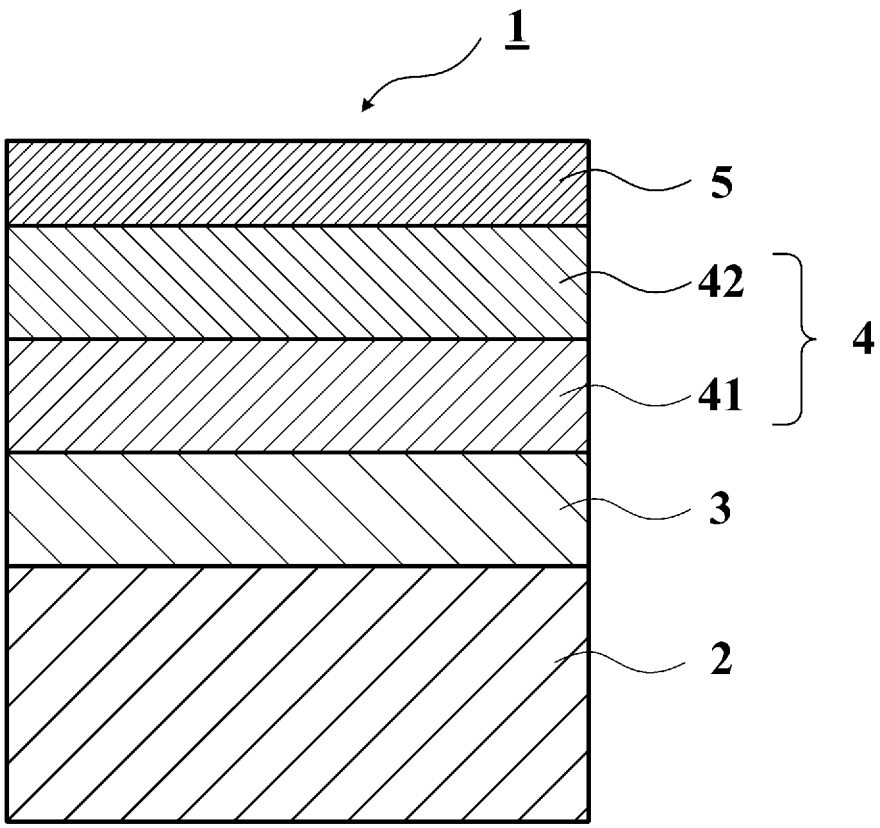
[図1]


基板準備工程
100
磁性層形成工程
110
保護層下層成膜工程
121
酸素プラズマ処理工程
122
磁気記録媒体A
保護層上層成膜工程
123
窒素プラズマ処理工程
124
保護層形成工程
120
磁気記録媒体B
潤滑層形成工程
130
磁気記録媒体C
表面クリーニング工程
140
磁気ヘッド浮上試験工程
150

[図2]


1
5
42
41
4
3
2